

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成20年3月21日 (2008.3.21)

【公開番号】特開2002-275459(P2002-275459A)

【公開日】平成14年9月25日 (2002.9.25)

【出願番号】特願2001-81917(P2001-81917)

【国際特許分類】

C 0 9 K 11/06 (2006.01)

H 0 1 S 3/16 (2006.01)

H 0 1 S 3/213 (2006.01)

C 0 7 D 333/08 (2006.01)

C 0 7 D 333/18 (2006.01)

【 F I 】

C 0 9 K 11/06

H 0 1 S 3/16

H 0 1 S 3/20 B

C 0 7 D 333/08

C 0 7 D 333/18

【手続補正書】

【提出日】平成20年2月1日 (2008.2.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】以下に示される分子構造を有するチオフェンと、フェニレンとが直接結合した構造を有するコオリゴマー化合物を含む有機レーザー材料。

【化 1】

